



ทฤษฎีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา

ตัวเร่งปฏิกิริยานับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้ชัดว่า หลังจากมีการนำเอาตัวเร่งปฏิกิริยามาใช้ มีอุตสาหกรรมเคมีเกิดขึ้นตามมามากมาย ทั้งนี้เพราะตัวเร่งปฏิกิริยา ช่วยให้เกิดภาวะเหมาะสมยิ่งขึ้นของปฏิกิริยา ลดภาวะการเสี่ยง อันตราย ลดต้นทุน ฯลฯ

ตัวเร่งปฏิกิริยาแบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ

1. ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ (Homogeneous Catalyst)
2. ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ (Heterogeneous Catalyst)

ความแตกต่างของตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิดแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์และตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ (10)

Homogeneous Catalyst	Heterogeneous Catalyst
1. Catalyst and Reactants are in the same phase.	1. Catalyst and Reactants are in different phase separated by a phase boundary.
2. Catalyst is uniformly distributed throughout the system and the mobility of catalyst is the same as that of the other components.	2. Catalyst is not uniformly distributed throughout the system and the mobility of catalyst is different from that of the other components.
3. Catalyst acts by its mass and the rate of reaction is proportional to the concentration of catalyst.	3. Catalyst acts by its surface and the rate of reactions is proportional to the catalyst surface area exposed for the reaction and the concentration on the catalyst surface of various adsorbed species.

2.1 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ (Preparation of Heterogeneous Catalyst) (7, 8)

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา มีลักษณะทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ละครั้งทั้ง ๆ ที่วิธีการเดียวกัน ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเดียวกัน ผลที่ออกมาอาจไม่เหมือนกันทั้งนี้เพราะ เราไม่สามารถควบคุมสภาวะการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาให้เหมือนกันทุก ๆ ครั้งได้ แต่ปัจจุบันนี้วิทยาการเจริญขึ้น สามารถควบคุมสภาวะการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาได้ดีขึ้น ตลอดจนมีเครื่องมือสำหรับทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมนั้น ทำให้ลักษณะการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาไปทางศาสตร์มากขึ้น การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาถือว่าเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากในการศึกษาเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ต้องมีความว่องไวในเชิงปฏิกิริยาต้องอยู่ตัว และสามารถบังคับไม่ให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งนั้น

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีเหมาะสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ละอย่างไปแต่ที่สำคัญคือ

2.1.1 การชุบ (Impregnation) เป็นวิธีง่ายและใช้มากที่สุดในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา โดยเฉพาะตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล ทำได้โดยเติมตัวรองรับ (support) เช่น อะลูมินาลงในสารละลายของเกลือโลหะ เช่น เกลือไนเตรท เกลือโลหะจะแพร่กระจายสู่ตัวรองรับ จากนั้นทำให้เกลือโลหะระเหยเพื่อให้เกลือโลหะที่อยู่บนตัวรองรับละลายตัวให้โลหะออกไซด์ เกาะบนตัวรองรับ

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา โดยวิธีการชุบแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

1. การชุบชนิดเปียก (Wet Impregnation)

วิธีนี้เติมตัวรองรับลงในสารละลายของเกลือโลหะที่มีปริมาณมากเกินพอ ดังนั้นปริมาณของเกลือโลหะที่เกาะบนตัวรองรับ รู้ได้ก็ต่อเมื่อรู้ปริมาณของเกลือโลหะก่อนและหลังเตรียม ผลต่างของปริมาณเกลือโลหะก่อนและหลัง เป็นปริมาณของเกลือโลหะที่เกาะบนตัวรองรับซึ่งไม่ละเอียดมากนัก ถ้าทำในห้องปฏิบัติการ

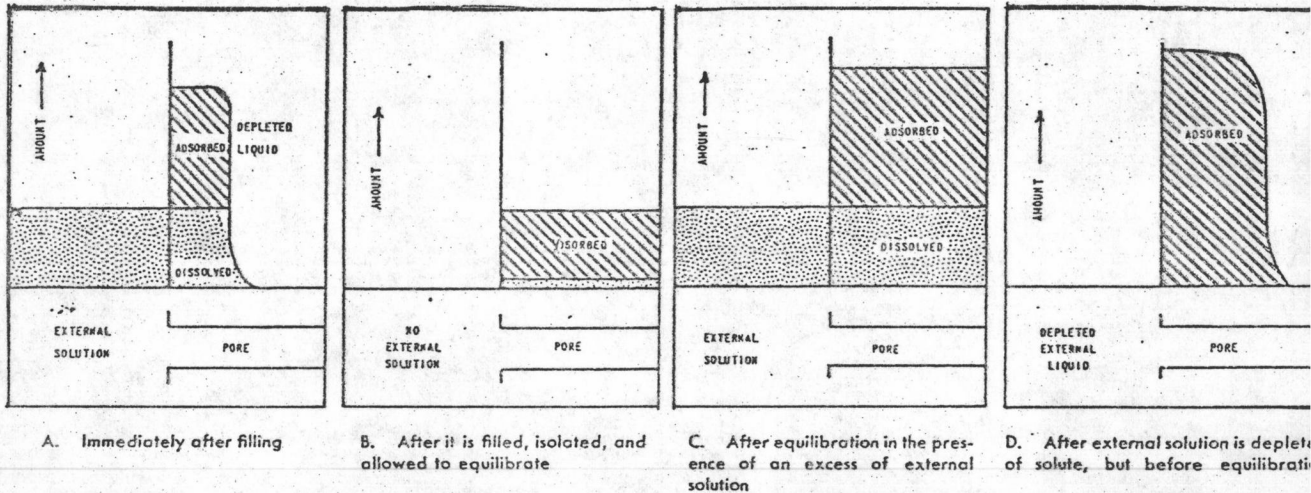
2. การซึบซึมนิดแห้ง (Dry Impregnation of Impregnation to incipient wetness) เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในห้องปฏิบัติการ เพราะต้องเตรียมสารละลายของเกลือโลหะให้มีปริมาณพอดีที่จะเกาะบนตัวรองรับ

2.1.1.1 การดูดซับของสารละลายเกลือโลหะบนตัวรองรับโดยวิธีซึบ

ปริมาณและการแจกแจงของเกลือโลหะบนพื้นผิวภายในตัวรองรับ

มีผลต่อคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้น ซึ่งปริมาณและการแจกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะการดูดซับของสารละลายเกลือโลหะเข้าไปในรูพรุนของตัวรองรับ มีผลต่อคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้น ซึ่งปริมาณและการแจกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะการดูดซับของสารละลายเกลือโลหะเข้าไปในรูพรุนของตัวรองรับ

ในรูปที่ 2.1 แสดงถึงลักษณะการดูดซับของเกลือโลหะบนตัวรองรับ



รูปที่ 2.1 แสดงพฤติกรรมของการดูดซับเกลือโลหะที่แพร่กระจายเข้าไปในรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยา (8)

คำอธิบายรูป 2.1

A. การแจกแจงของเกลือโลหะบนตัวรองรับ เมื่อสารละลายสามารถแพร่กระจายถึงปลายอีกข้างหนึ่งของรูพรุน โดยตั้งข้อสมมุติฐานที่ว่า อัตราการทะลุทะลวง (Rate of Penetration) และอัตราการแพร่กระจายของตัวถูกละลายเข้าไปในรูพรุนช้า เมื่อเทียบกับอัตราการดูดซับ เกลือโลหะทั้งหมดในตัวทำละลายที่เข้าไปในรูพรุนจะถูกดูดซับที่ผนัง พื้นที่ที่เข้าไปในรูพรุน โดยที่ตัวทำละลายยังคงผ่านเข้าไปในรูพรุนโดยไม่มีตัวถูกละลาย การดึงตัวทำละลายให้ออกจากรูพรุนทำได้โดยการอบแห้ง แต่ตัวถูกละลายยังคงอยู่เฉพาะบริเวณปลายรูพรุนของตัวรองรับเป็นส่วนใหญ่

B สืบเนื่องจากการที่ A อัตราเร็วของการคายตัวสูง เมื่อเทียบกับอัตราการดูดซับ ดังนั้น เมื่อตัวถูกละลายถูกดูดซับจะเกิดการคายตัวทันที ที่เกิดการเคลื่อนที่ของตัวทำละลาย โดยวิธีการแพร่ นั่นคือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนใหม่ การเตรียมตัว รังปฏิกิริยาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจะได้ผลดี ต้องศึกษาเพื่อให้อัตราการดูดซับของตัวถูกละลายบนตัวรองรับเป็นไปตาม B อันเนื่องจากการแลกเปลี่ยนของเกลือโลหะเป็นไปอย่างเดียวกัน แต่มีข้อแม้ว่า อัตราการคายตัวต้องสูงเสมอ

C บางครั้งในกรณีการซับซ้อนนี้ยาก โดยปล่อยให้ตัวรองรับอยู่ในสภาวะละลายเกิดการแพร่กระจายของตัวถูกละลายจากสารละลายนอกกรรพจน เข้าไปในรูพรุนจนถึงจุดสัมผัส ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของเกลือโลหะบนตัวรองรับ เป็นแบบสม่ำเสมอ

D คล้ายกับ C แต่ต่างที่ว่าตัวถูกละลายที่อยู่ในสภาวะละลายภายนอกแพร่กระจายเข้าไปในรูพรุนหมดก่อน ที่การแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

2.1.1.2 การทะลุทะลวงของของเหลว (Liquid Penetration)

ของเหลวสามารถที่จะเข้าไปในรูพรุนได้ต้องมีแรงขับ (Driving force for penetration) แรงขับนี้คือแรงดันคาพิลลารี (Capillary force) ซึ่งเป็นแรงดึงผิวต่อ 1 หน่วยพื้นที่หน้าตัด แรงนี้มีค่ามาก ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ซึ่งเป็นตารางที่ใช้สำหรับรูพรุนของตัวรองรับมีลักษณะเป็นทรงกระบอก

ตารางที่ 2.2 ความดันคาพิลลารีของ ตัวรองรับต่างๆ ชนิดกัน (8)

Type of Support	Surface Area m^2/gm	Capillary Pressure atm
Silicagel, Davision	650	1300
Alumina F-10	110	200
Silica-Alumina beads, 10% Alumina	350	640

$$\begin{aligned} \text{ความดันคาพิลารี} &= \frac{\text{แรงดันคาพิลารี}^2}{\text{พื้นที่หน้าตัดของรูพรุน}} \\ &= \frac{2\pi r \sigma}{\pi r^2} \\ &= \frac{2\sigma}{r} \end{aligned}$$

เมื่อ $r =$ รัศมีของรูพรุน
 $\sigma =$ แรงตึงผิว

ส่วนรัศมีของรูพรุน

$$r = \frac{2PV}{SA}$$

$PV =$ ปริมาตรของรูพรุน

$SA =$ พื้นที่ผิวของตัวรองรับ



ส่วน เวลาที่ใช้ในการทะลุทะลวง ซึ่งเป็น เวลาที่ของ เหลวทะลุทะลวง เข้าไปในรูพรุนอัน เนื่องจากมีแรงหนืดมาต้าน

$$t = \frac{2\mu X_L^2}{\sigma r}$$

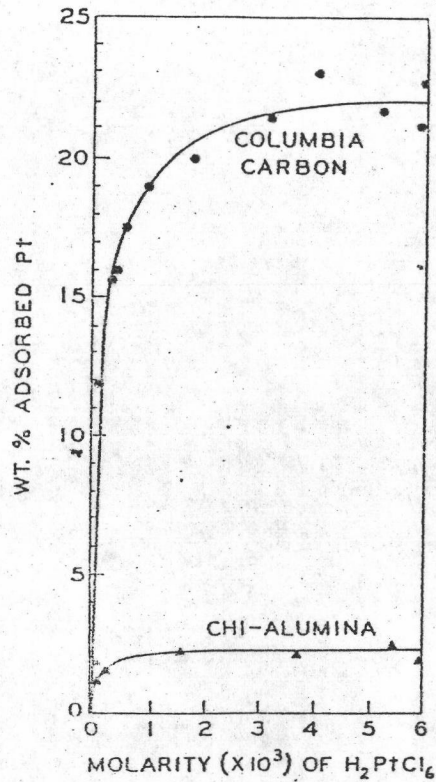
เมื่อ $\mu =$ สัมประสิทธิ์ของความหนืด

$X_L =$ ระยะเวลาที่ของ เหลวทะลุทะลวง ในเวลา t

2.1.1.3 การดูดซับของตัวถูกละลาย

หลังจากที่ตัวถูกละลายเข้าไปในรูพรุน การแตกแรงแจกของ แก๊สไอโหะในชั้นแรกจะยังไม่สม่ำเสมอ เมื่อทำให้แห้งจะพบไอโหะอยู่บริเวณส่วนปลายทาง เข้าของรูพรุน แต่เมื่อตัวถูกละลายเข้าไปในรูพรุนของตัวรองรับ แล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ในภาชนะปิดที่ความชื้นสัมพัทธ์อิ่มตัวหลังจากนั้น 1 ชั่วโมงผ่านไปการแตกแรงแจกของ แก๊สไอโหะจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การแตกแรงแจกของ แก๊สไอโหะยังมีขีดจำกัด เนื่องจากปริมาณของ ไอโหะที่ถูกดูดซับบนตัวรองรับ โดยที่ในการดูดซับ เริ่มแรกปริมาณการดูดซับยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย แต่เมื่อการดูดซับถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ความเข้มข้นของสารละลายก็จะมีผลต่อการดูดซับต่อไป

ในรูปที่ 2.2 ลักษณะการดูดซับของ คลอโรพลาตินิกบนตัวรองรับที่มีความสามารถ
ในการดูดซับต่างกันที่อุณหภูมิห้อง

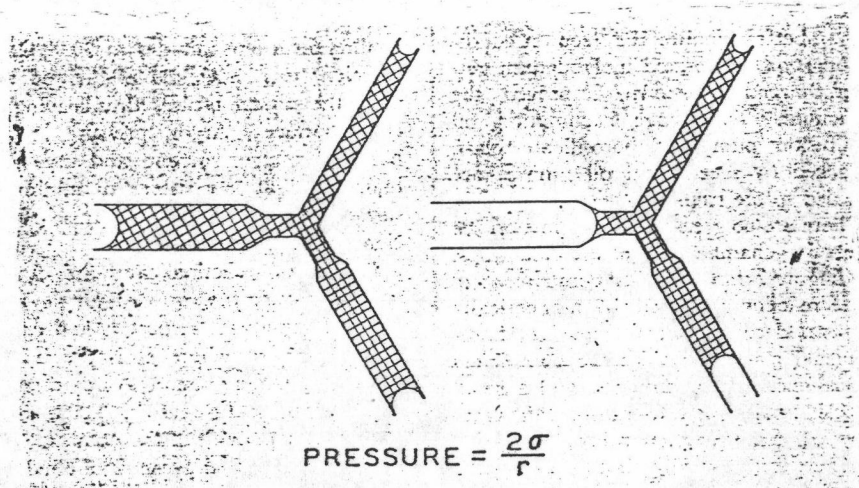


รูปที่ 2.2 แสดงการดูดซับของคลอโรพลาตินิก บนตัวรองรับ
COLUMBIA CARBON และ CHI-ALUMINA ที่อุณหภูมิห้อง (9)

2.1.1.4 การอบแห้งตัวเร่งปฏิกิริยา

หลังจากที่ตัวถูกละลายถูกดูดซับบนผนังของรูพรุนของตัวรองรับ เมื่อ
การดูดซับอิ่มตัวแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำจัดตัวทำละลายซึ่งต้องมีการอบให้แห้งในขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะอาจทำให้การคาดคะเนความว่องไวของปฏิกิริยาผิดไปได้เนื่องจาก
รูพรุนของตัวรองรับมีขนาดต่างกัน เมื่อทำการระเหยสารละลายที่อยู่ในรูพรุนที่ขนาดใหญ่กว่า

จะหายไป เนื่องจากความตึงผิวของฟิล์มจะดันสารละลายไปอยู่ในรูพรุนที่มีขนาดเล็กกว่า ดังรูปที่ 2.3 ด้วยเหตุนี้ในการอบแห้ง ปริมาณความร้อนที่ให้อาจต้องเป็นไปอย่างช้า ๆ โดยให้อุณหภูมิค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ประมาณ 3-5 องศาต่อชั่วโมง การระเหยก็จะเป็นไปอย่างช้า ๆ



รูปที่ 2.3 แสดงภาพตัดขวางของตัวรองรับที่มีรูพรุนขนาดต่างกันก่อน (ข้างซ้าย) และหลังจากการระเหย (9)

2.1.2 การตกตะกอน (Precipitation)

เป็นวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม รองลงมาจากวิธีการซัพ แต่มีข้อได้เปรียบที่ว่า สามารถเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์ของโลหะสูงได้ ซึ่งวิธีการซัพทำไม่ได้ การตกตะกอนมี 2 วิธีคือ

1. การตกตะกอนธรรมดา เพื่อให้ได้โลหะออกไซด์อย่างเดียว วิธีการทำได้โดยเติมสารละลายที่เป็นโลหะเกลือ ลงในสารละลายพวกอัลคาไล ไฮดรอกไซด์ (Alkaline hydroxide) หรือ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide) หรือ แอมโมเนียมคาร์บอเนต (Ammonium carbonate) ได้โลหะไฮดรอกไซด์หรือโลหะคาร์บอเนต ซึ่งสามารถเปลี่ยน เป็นโลหะออกไซด์ โดยทำให้ร้อนขึ้น
2. การตกตะกอนร่วม เช่นเดียวกับการตกตะกอนธรรมดา แต่แทนที่จะใช้เพียงโลหะเกลือชนิดเดียว ต้องใช้มากกว่า 2 ชนิด เพื่อให้เกิดสารละลายเชิงซ้อน ซึ่งเรียกว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาพรีเคอร์เซอร์ (Catalyst Precursor) ถ้าต้องการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับอะลูมินา ตัวเร่งปฏิกิริยาพรีเคอร์เซอร์คือ $\text{Me}_6^{2+}\text{Al}_2^{3+}(\text{OH})_{16}\text{CH}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

เมื่อ Me คือชนิดของ โลหะบนตัวรองรับ

ในแง่การเตรียมโลหะบนตัวรองรับอื่น ๆ ตัวเร่งปฏิกิริยาพีแคโอเชอมีลักษณะของ
สูตรแตกต่างกันออกไป

วิธีการต้องเตรียมสารละลายของเกลือโลหะและเกลือของ อลูมิเนียมก่อน เช่น
เกลือโลหะไนเตรท และเกลืออลูมิเนียมไนเตรท จากนั้นก็เติมสารที่ทำให้เกิดการตกตะกอน
(Precipitating agent) เช่นอัลคาไล คาร์บอเนต แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ โซเดียม-
คาร์บอเนต และโซเดียมไบคาร์บอเนต จะเกิดตัวเร่งปฏิกิริยาพีแคโอเชอ จากนั้นก็ทำให้
ร้อนขึ้น เพื่อให้ตัวเร่งปฏิกิริยาพีแคโอเชอละลายตัวเป็น โลหะออกไซด์บนอะลูมินา

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบตกตะกอน คือการควบคุมสภาวะใน
ระหว่างเตรียม เช่น pH อัตราการผสม อัตราการเติมสารที่ทำให้ตกตะกอน ตัวแปรเหล่านี้
นี้มีผลต่อโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นอย่างมาก

การเลือกเกลือโลหะ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแบบขับและแบบตกตะกอน นิยมใช้
เกลือไนเตรตและฟอร์เมต ส่วนเกลือซัลเฟตและคลอไรด์ไม่นิยม เพราะสามารถเกิดเป็น
คลอริน และกำมะถันซึ่งเป็นพิษต่อตัวเร่งปฏิกิริยา

ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการเตรียม 2 วิธี แสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบขับและแบบตกตะกอน

แบบขับ	แบบตกตะกอน
1. เตรียมง่าย สะดวก สามารถควบคุม สภาวะการทดลองง่าย	1. เตรียมยากกว่า การควบคุมสภาวะ การทดลองก็ยากกว่า
2. เตรียม% โลหะบนตัวรองรับได้จำกัด ขึ้นอยู่กับปริมาณของรูพรุนของตัวรองรับ	2. เตรียม% โลหะได้มากกว่า การ ขึ้นอยู่กับปริมาณของรูพรุนของตัวรองรับ
3. คุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยมากถูก ควบคุมด้วยคุณสมบัติของตัวรองรับ เช่น พื้นที่ผิว ของตัวเร่งปฏิกิริยามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของตัวรองรับ	3. คุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้ อยู่ที่สภาวะการควบคุมระหว่างการ เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งวิธีการขับและการตกตะกอนนิยมมากในอุตสาหกรรม ส่วนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีอื่น เช่น การหลอมตัวด้วยความร้อน (Thermal fusion) ปฏิกิริยาเคมี การระเหยของไอโลหะ เป็นการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้เฉพาะตัวเร่งปฏิกิริยาบางชนิดเท่านั้น

2.2 กรรมวิธีหลังจากการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา

2.2.1 การล้าง

เพื่อกำจัดมลทิน ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับกระบวนการขับ

2.2.2 การทำให้แห้ง

สามารถทำได้ทั้งในเตาอบ หรือกึ่งไว้ในอากาศ แต่โดยมากนิยมทำให้แห้ง ในตู้อบที่อุณหภูมิ 110°C ประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำได้ออกจากโครงสร้างจนหมดแล้ว

2.2.3 การอัดรูป

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน แต่ถ้าเป็นการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบขับ การอัดรูปอาจทำในช่วงการเตรียมตัวรองรับ รูปทรงที่นิยมใช้อาจเป็นเม็ดเล็ก ๆ (Granules) ทรงกลม เม็ดแบน (Tabletting) หรือทรงกระบอก

2.2.4 การเผาที่อุณหภูมิสูง (Calcination)

เพื่อกำจัดมลทินที่ไม่ต้องการมีในตัวเร่งปฏิกิริยาออกไป เช่น ประจุบวกหรือลบที่ไม่เสถียรหรือระเหยง่าย แต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ ต้องการเปลี่ยนรูปเกลือโลหะให้เป็นโลหะออกไซด์ อุณหภูมิที่ใช้ควรสูงพอ เพื่อให้เกิดสภาพการเริ่มต้นของการรวมตัวของเม็ดผลึกด้วยความร้อน (Incipient Sintering) แต่ต้องไม่ให้เกิดการรวมตัวของเม็ดผลึกด้วยความร้อนมากเกินไป (Excessive Sintering) ถ้าเกิดสภาพนี้แล้วจะลดความว่องไวของปฏิกิริยา อันเนื่องมาจากพื้นที่ผิวที่เป็นตำแหน่งเกิดปฏิกิริยาลดลงและยังอาจเป็นสาเหตุจำกัดการแพร่กระจาย (Diffusion limitation) อันเนื่องจากขนาดของรูพรุนเล็กลง โดยทั่วไปการเลือกอุณหภูมิเพื่อใช้ในการเผานั้นขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา รวมทั้งอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์เคมี สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยามิเกลที่ใช้ในปฏิกิริยาดีออกซิเจนเนชันใช้ประมาณ 500°C

ปัญหาที่พบระหว่างการเผาที่อุณหภูมิสูงคือ อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างตัวรองรับโลหะ ออกไซด์ เช่น โลหะออกไซด์กับอะลูมินา ได้โลหะอะลูมิเนต โลหะออกไซด์กับซิลิกา ได้ โลหะซิลิเกต อัตราส่วนระหว่างโลหะออกไซด์ตัวอะลูมินามีความสำคัญต่อการเกิดโลหะอะลูมิเนต เพราะถ้าอัตราส่วนมีค่าต่ำจะมีโอกาสเกิดอะลูมิเนตได้ง่ายกว่าอัตราส่วนที่มีค่าสูง

2.2.5 การรีดักชันเป็นโลหะ (Reduction to Metal)

เพื่อเปลี่ยนรูปโลหะออกไซด์เป็นโลหะ การรีดักชันสามารถทำได้ทั้งในเตาปฏิกรณ์เคมี หรือเครื่องเผาที่อุณหภูมิสูง (Calcinator) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะหลังการรีดักชันว่า โลหะนั้นว่องไวแค่ไหน ถ้าตัวเร่งปฏิกิริยาหลังจากการรีดักชัน มีความว่องไวสูง สามารถถูกดีไฟตัวเอง ควรทำการรีดักชันในเตาปฏิกรณ์เคมี แต่ถ้าทำไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการรีดักชัน เป็นอย่างมาก

การรีดักชันโลหะออกไซด์ต้องทำที่อุณหภูมิสูง โดยการพ่นก๊าซไฮโดรเจน อย่างเดียวหรือพ่นก๊าซไนโตรเจนตามไปด้วย (เพื่อเหตุผลในแง่ความปลอดภัย) นอกจากนี้ อาจพ่นสารอื่นลงไปอีกแล้วแต่ชนิดของโลหะออกไซด์ ความเร็วของก๊าซไฮโดรเจนที่ผ่านชั้นของโลหะออกไซด์ต้อง สูงพอ เพื่อสามารถพาไอน้ำที่เกิดขึ้นออกไปให้หมด เพราะไอน้ำเป็นตัวหน่วง อัตราเร็วของการรีดักชันโดยเกิดไฮดรอกซิลเลตที่มีว

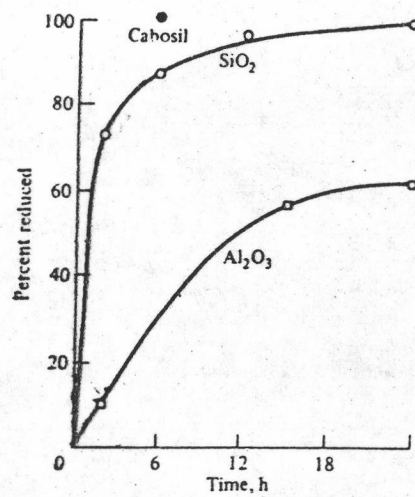
ในกรณีที่เป็นอะลูมิเนต การรีดักชันทำได้ยากกว่า ดังนั้นการรีดักชันต้องใช้สภาวะที่รุนแรงขึ้นผลที่ตามมา เกิดการรวมตัวกันของผลึกโลหะด้วยความร้อนมากเกินไป ทำให้ความว่องไวเชิงปฏิกิริยาลดลง

อุณหภูมิที่ใช้ในการรีดักชันโลหะออกไซด์ในกลุ่ม 8 ของตารางพีริออดิก รวมทั้ง ทองแดง เงิน ทอง ริเนียม โคโรเนียม วานาเดียม แทนทาลัม ทิตาเนียม แมงกานีส ใช้ตั้งแต่ 300-600 °C ทั้งนี้ทั้งนี้อุณหภูมิสูงที่สุดที่ใช้ในการรีดักชันต้องไม่มากกว่าอุณหภูมิที่ใช้ในเตาปฏิกรณ์เคมี (7)

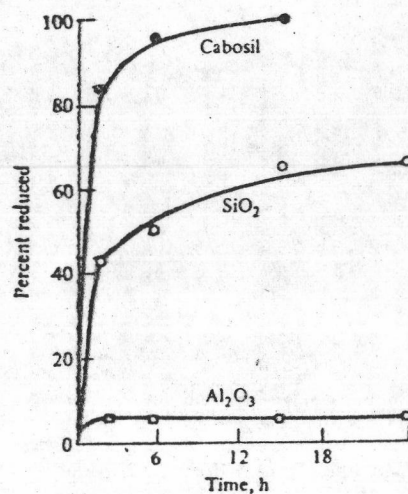
นอกจากนี้การรีดักชันจะง่ายหรือยากยังขึ้นกับชนิดของตัวรองรับ เช่นในรูปที่ 2.4 แสดงถึงนิเกิลออกไซด์หลังจากที่ถูกเผาที่อุณหภูมิสูง 538 °C นิเกิลบนตัวรองรับคาบอซิล (Cabosil : nonporous silica prepared by a flame process) ถูกรีดิวซ์ง่ายกว่านิเกิลออกไซด์บนซิลิกาเจล ส่วนนิเกิลออกไซด์บนอะลูมินาถูกรีดิวซ์ได้ยากที่สุด

ส่วนรูปที่ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ 2.4 เห็นได้ว่าการเผาที่อุณหภูมิสูงลดความสามารถของการรีดักชันโลหะออกไซด์บนตัวรองรับ อันเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างตัวรองรับกับโลหะออกไซด์หลังการเผาที่อุณหภูมิสูง

จากการศึกษาความยากง่ายของการรีดักชันโลหะบนตัวรองรับเดียวกัน พบว่าความยากง่ายของการรีดักชันโลหะ เรียงจากง่ายไปยากคือ $Pt > Ni > Co > Fe$.



รูปที่ 2.4 อิทธิพลของตัวรองรับที่มีผลต่อการรีดักชัน เมื่อทำการเผาที่อุณหภูมิสูงที่ 538^oซ มาก่อน (7)



รูปที่ 2.5 อิทธิพลของตัวรองรับที่มีผลต่อการรีดักชัน เมื่อทำการเผาที่อุณหภูมิสูงที่ 732^oซ มาก่อน

2.6 ตัวรองรับ (Support) (7, 9)

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไวของตัวปฏิกิริยา คือ พื้นที่ผิว, ความพรุน ลักษณะทางเรขาคณิตของพื้นผิว ความสามารถในการต้านการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ในปฏิกิริยาบางชนิด ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเฉพาะโลหะอย่างเดียวอาจไม่สามารถทำหน้าที่ที่ดีได้ ถึงแม้ว่าจะทำได้แต่ก็ไม่คุ้มกับการลงทุน จึงมีการนำเอาสารชนิดหนึ่งมาใช้ เรียกสารเหล่านี้ว่า ตัวรองรับ

คุณสมบัติที่สำคัญของตัวรองรับ แสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติของตัวรองรับ (9)

1. Economic

- (a) To reduce cost by extending an expensive catalyst

2. Mechanical

- (a) To give mechanical strength
- (b) To optimize bulk density
- (c) To provide a heat sink or a heat source
- (d) To dilute an overactive phase

3. Geometric

- (a) To increase the surface area of a catalyst
- (b) To optimize the porosity of a catalyst
- (c) To optimize crystal and particle size
- (d) To allow the catalyst particles to adopt the most favourable configuration.

4. Chemical

- (a) To react with the catalyst either to improve specific activity or to minimize sintering
- (b) To accept or donate chemical entities possible via a spillover mechanism.

5. Deactivation

- (a) To stabilise the catalyst against sintering
- (b) To minimize poisoning.

012058

ตัวรองรับแต่ละชนิดที่นำมาใช้ ต้องมีคุณสมบัติตามตารางที่ 2.4 มากหรือน้อยก็แล้ว แต่ชนิดของตัวรองรับ ดังนั้นสิ่งขึ้นอยู่กับผู้ที่จะนำมาใช้ว่า จะยอมรับตัวรองรับชนิดไหนในปฏิกิริยานั้น ๆ ตัวรองรับที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมมี 3 ชนิดคือ อะลูมินา ซิลิกา และแอทติเวทคาร์บอน

สิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวรองรับที่ต้องมีอยู่คือ ความสามารถในการต้านทานสภาวะการรวมตัวอันเนื่องมาจากความร้อน อุณหภูมิที่โครงผลึก (Lattice) เริ่มเกิดการเคลื่อนที่เรียกว่า อุณหภูมิแทมแมน (Tammann Temperature) ส่วนอุณหภูมิที่อะตอมที่ผิวเริ่มเคลื่อนที่เรียกว่า อุณหภูมิฮัททิก (Huttig Temperature) อุณหภูมิแทมแมนมีค่าประมาณ 0.5 เท่าของจุดหลอมเหลวของโลหะ ส่วนอุณหภูมิฮัททิกมีค่าประมาณ 0.3 ของจุดหลอมเหลวของโลหะ (อุณหภูมิจุดหลอมเหลวมีหน่วยเป็นองศาสัมบูรณ์)

ในตารางที่ 2.5 แสดงถึงจุดหลอมเหลวของตัวรองรับชนิดต่าง ๆ และยังบอกว่าตัวรองรับเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็น กรด เบส หรือกลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกชนิดของตัวรองรับ ส่วนตารางที่ 2.6 แสดงถึงตัวรองรับชนิดต่าง ๆ โดยแบ่งตามพื้นที่ผิวของตัวรองรับ

2.4 โพรโมเตอร์ (Promotor) (7)

โพรโมเตอร์เป็นสารที่เติมลงในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยปริมาณที่ค่อนข้างน้อย แต่ทว่าช่วยเพิ่มความว่องไวในเชิงปฏิกิริยา ทางเลือกของปฏิกิริยาและความคงตัวของตัวเร่งปฏิกิริยา

โพรโมเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. เทกเทอร์ล โพรโมเตอร์ (Textural Promotor)
2. สตรักเจอร์ล โพรโมเตอร์ (Structural Promotor)

เทกเทอร์ล โพรโมเตอร์

เทกเทอร์ล โพรโมเตอร์ เป็นสารเฉื่อยใส่เข้าไปในตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเป็นตัวป้องกันการรวมตัวของผลึกขนาดเล็กของตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ให้รวมตัวเนื่องจากความร้อน ลักษณะเทกเทอร์ล โพรโมเตอร์ต้องมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับผลึกขนาดเล็กของตัวเร่งปฏิกิริยาและสามารถกระจายไปทั่วตัวเร่งปฏิกิริยาได้ดี ไม่ทำปฏิกิริยาหรือเกิดสารละลายของแข็งกับตัวเร่งปฏิกิริยา ต้องมีจุดหลอมเหลวสูง ตัวอย่างคือ ซิงค์โครไมท์ (Zinc Chromite) ในตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์/โครเมียม (Zinc oxide/Chromia Catalyst) ในปฏิกิริยาสังเคราะห์เมธานอล ซึ่งพอกกล่าวได้ว่าเทกเทอร์ล โพรโมเตอร์มีผลทางด้านกายภาพต่อตัวเร่งปฏิกิริยา

ตารางที่ 2.5 คิวลงรับแบ่งตามคุณสมบัติที่เป็นเบส กรด กลาง เครื่องการลควิ่งเบส และ
จุดหลอมเหลว (°ท) (7)

Bases	Amphoters	Neutral	Acids
MgO (2800)	Al ₂ O ₃ (2015)	MgAl ₂ O ₄ (2135)	SiO ₂ (1713)
CaO (1975)		CaAl ₂ O ₄ (1600)	SiO ₂ ·Al ₂ O ₃
ZnO (1975)	TiO ₂ (1825)	Ca ₃ Al ₂ O ₄ (d 1535)	Zeolites
MnO (1600)	ThO ₂ (3050)		Al phosphates
	Ce ₂ O ₃ (1692)		
	CeO ₂ (2600)	MgSiO ₂ (1910)	Carbon
	Cr ₂ O ₃ (2435)	Ca ₂ SiO ₄ (2130)	
		CaTiO ₃ (1975)	
		CaZnO ₃ (2550)	
		MgSiO ₃ (d 1557)	
		Ca ₂ SiO ₃ (1540)	
		Carbon	

d = decomposes

ตารางที่ 2.6 คิวลงรับแบ่งตามพื้นที่ผิว (7)

Low surface area < 1 m ² g ⁻¹	essentially non-porous	ground glass Alundum (α-Al ₂ O ₃) silicon carbide
	porous	kieseliguhr pumice
high surface area > 1 m ² g ⁻¹	essentially non-porous	natural silica-alumina carbon black titania zinc oxide
	porous	natural clays synthetic silica-aluminas alumina magnesia activated carbon silica asbestos

ลัตรัคเทอร์อัล โพรโมเตอร์

ลัตรัคเทอร์อัล โพรโมเตอร์มีผลทางด้านเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยา ลักษณะของลัตรัคเทอร์อัล โพรโมเตอร์ คือ

1. อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่แท้จริงอาจเปลี่ยน
2. พลังงานกระตุ้นประสิทธิผล ของปฏิกิริยาอาจเปลี่ยน
3. อันดับของปฏิกิริยาอาจเปลี่ยน
4. ไอโซเทอร์มของการดูดซับอาจเปลี่ยน

ตัวอย่างคือ การเติมโซเดียมออกไซด์ โพตัสเซียมออกไซด์ แมกเนเซียมออกไซด์ ลงในตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่ใช้ในปฏิกิริยาลัสโตรฟอรัมมิง เพื่อเพิ่มอัตราเร็วของการกำจัดคาร์บอนมอนอกไซด์ของตัวเร่งปฏิกิริยา

2.5 ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบโลหะเกาะบนตัวรองรับ (Supported Metal Catalyst)

ลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้คือ โลหะที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นผลึกขนาดเล็กกระจายบนตัวรองรับ คุณสมบัติทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยามีผลมาจากตัวรองรับ

2.5.1 การกระจายของโลหะ (Metal Dispersion)

คำว่า การกระจายของโลหะ หมายถึง อัตราส่วนของจำนวนอะตอมที่ผิวของผลึกโลหะต่อจำนวนอะตอมทั้งหมดในผลึกโลหะนั้น โดยมากบอกเป็น% จากนิยามเห็นได้ว่า ถ้าขนาดผลึกเล็กเท่าไร % การกระจายของโลหะยิ่งสูงเท่านั้น ทำนองเดียวกันตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่ได้เกาะบนตัวรองรับมี % การกระจายของโลหะต่ำมากเช่น ขนาดของโลหะ 1 ไมโครเมตร % การกระจายของโลหะต่ำถึง 0.1%

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของโลหะอยู่ 2 คำคือ

1. ตีมันดิง (Demanding) หมายถึงปฏิกิริยาที่ความว่องไวเชิงปฏิกิริยาเฉพาะ จะแปรผันตาม % การกระจายของโลหะ
2. ปฏิกิริยาแฟซิล (Facile Reaction) หมายถึงปฏิกิริยาที่ความว่องไวเชิงปฏิกิริยาเฉพาะ ไม่ขึ้นกับ % การกระจายของโลหะ

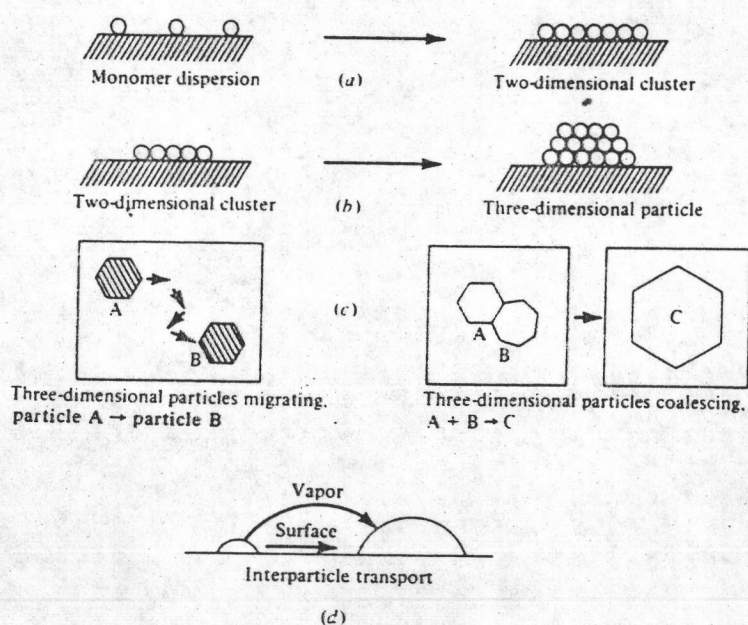
เห็นได้ว่า วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา มีความสำคัญต่อตีมันดิงมากกว่าปฏิกิริยาแฟซิล

2.5.2 การรวมตัวของผลึกโลหะเนื่องจากความร้อน

การรวมตัวกันของผลึกโลหะด้วยความร้อนเป็นปัญหาสำคัญมากเกี่ยวกับการนำตัวเร่งปฏิกิริยาไปใช้งาน

เหตุผลที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันของผลึกหรืออะตอมของโลหะ เนื่องจากความร้อน เพราะว่าความร้อนทำให้ผลึกหรืออะตอมของโลหะมีพลังงานมากขึ้น ทำให้ไม่อยู่ตัว ถ้ายังคงรักษารูปเดิมอยู่ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ เพื่อลดพลังงานภายในลง การสร้างตัวใหม่เพื่อเป็นผลึกที่ใหญ่ขึ้น เป็นวิธีการลดพลังงานภายในได้ดี ดังนั้นยิ่งให้ความร้อนมากเท่าไร การเกิดการรวมตัวเนื่องจากความร้อนยิ่งมากขึ้น

ลักษณะการเกิดการรวมตัวเนื่องจากความร้อนแสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 แสดงลักษณะ การเกิดการรวมตัวเนื่องจากความร้อน (7)

จากรูปที่ 2.6 (a) แสดงว่าในครั้งแรก อะตอมของ โลหะที่เกาะบนตัวรองรับ อยู่แยกกันนั่นคือ % การกระจายของโลหะเป็น 100 แต่เนื่องจากได้รับความร้อน อะตอมของโลหะจะยิ่งเข้าหากัน เป็นชั้นของอะตอม 2 มิติ เช่นเดียวกัน (b) เมื่อเพิ่มความร้อนเข้าไปอีก อะตอมจะเข้ารวมกันเป็นโครงสร้าง 3 มิติ และโครงสร้าง 3 มิติจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งลักษณะของโครงสร้าง 3 มิติ % การกระจายของโลหะต้องไม่เกิน 100% เมื่อ % การกระจายของโลหะลดลง ถ้าเป็นดีมานด์ความว่องไวของปฏิกิริยาจะลดลง

ปัจจัยที่มีผลต่อการรวมตัวเนื่องจากความร้อนคือ พลังงานบอนด์ระหว่างโลหะ และโลหะเมื่อเปรียบเทียบกับความแข็งแรงของบอนด์ระหว่างโลหะกับตัวรองรับ ถ้าความแข็งแรงของบอนด์ระหว่างโลหะกับตัวรองรับสูง การย้ายที่ของโลหะย่อมต่ำ (Migration of Metal) นั่นคือโอกาสการเกิดการรวมตัวจะลดลง แต่ถ้าบอนด์ระหว่างโลหะและตัวรองรับต่ำ การเกิดการรวมตัวจะเกิดได้ดีขึ้น

การเคลื่อนย้ายหรือชนกันของผลึกมีขีดจำกัดอยู่ที่ขนาดของผลึกค่าหนึ่ง ถ้ามากกว่า นี้จะไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือการชนกันของผลึก เพียงแต่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างอนุภาค (Inter particle Transport) ซึ่งหมายถึงเกิดการแพร่กระจายบนพื้นผิวของอะตอม หรือโมเลกุล

การหาสหสัมพันธ์ (Correlation) ของข้อมูลทางการรวมตัว เนื่องจากความร้อน สามารถแสดงด้วย สมการอัตราเร็วแบบยกกำลังคือ

$$- \frac{d D_{is}}{dt} = k D_{is}^n$$

เมื่อ D_{is} = % การกระจายของโลหะบนตัวรองรับ

ข้อมูลที่อุณหภูมิต่าง ๆ สามารถหาพลังงานกระตุ้นที่ปรากฏ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าในสหสัมพันธ์ ค่า n บ่งว่า ผลึกนั้นเข้าใกล้ขนาดที่คงตัวได้เร็วแค่ไหน ถ้า n สูง โอกาสที่เข้าสู่สภาพคงตัวเร็วขึ้น

2.6 ระนาบของผลึก (Crystal Planes) (11, 12)

เป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาค่าสัณฐานของพื้นผิว การบอกระนาบของผลึก บอกเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 3 ตัวเลขในวงเล็บ เรียกว่าดัชนีมิลเลอร์ (Miller Indices) เช่น (100), (110), (111) การที่เข้าใจดัชนีมิลเลอร์ ค่อนข้างลำบาก วิธีการบอกดัชนีมิลเลอร์คือตั้งแกนของผลึกที่ต้องการทราบระนาบ ต้องการบอกระนาบไหนหมายถึงระนาบนั้นสัมพันธ์กับแกนผลึกอย่างไร ระนาบที่ตัดแกนผลึกบอกเป็นตัวเลขที่เรียกว่าดัชนีเวส (Weiss Indices) ส่วนกลับของดัชนีเวส แต่ต้องบอกเป็นเลขจำนวนเต็ม คือดัชนีมิลเลอร์ ดังแสดงในรูปที่ 2.7

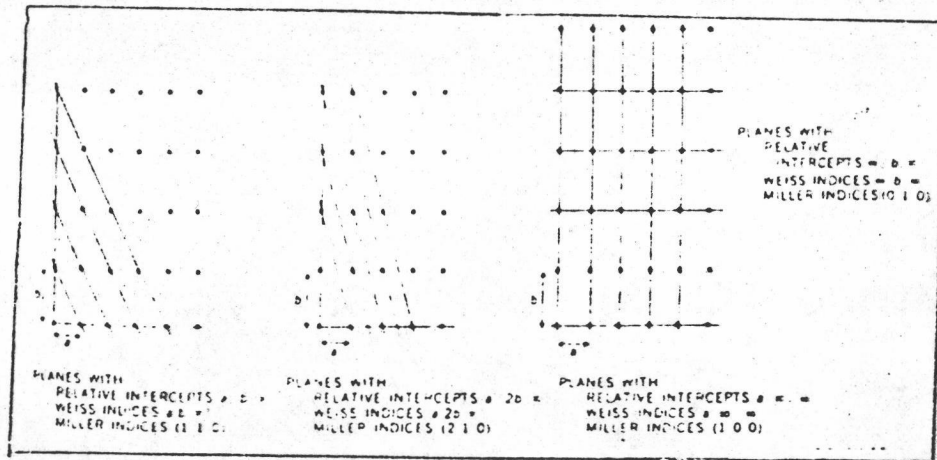
จากรูปที่ 2.7 ดูตัวอย่างที่ระนาบ (100) เป็นดัชนีมิลเลอร์ซึ่งเป็นส่วนกลับของดัชนีเวส (หน้าของระนาบที่ตัดแกนผลึกคือ a, α, α ซึ่งระนาบ (100) หมายถึงระนาบตัดแกน X หนึ่งหน่วย และขนานแกน Y, Z ส่วนระนาบ (111) หมายถึงตัดแกนทั้ง 3 ของผลึกหนึ่งหน่วย

การที่สารเข้าทำปฏิกิริยามาเกาะบนตัวเร่งปฏิกิริยาเดียวกันแต่ต่างระนาบกันย่อมมีความว่องไวในเชิงปฏิกิริยาต่างกันเพราะแต่ละระนาบของผลึกยอมให้สารที่เข้าทำปฏิกิริยามาเกาะยากง่ายต่างกัน ตัวอย่างเช่นในรูปที่ 2.8 เป็นระนาบ (100), (110), (111) ของเหล็กเพื่อให้สารที่เข้าทำปฏิกิริยามาเกาะบนตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาสังเคราะห์แอมโมเนีย

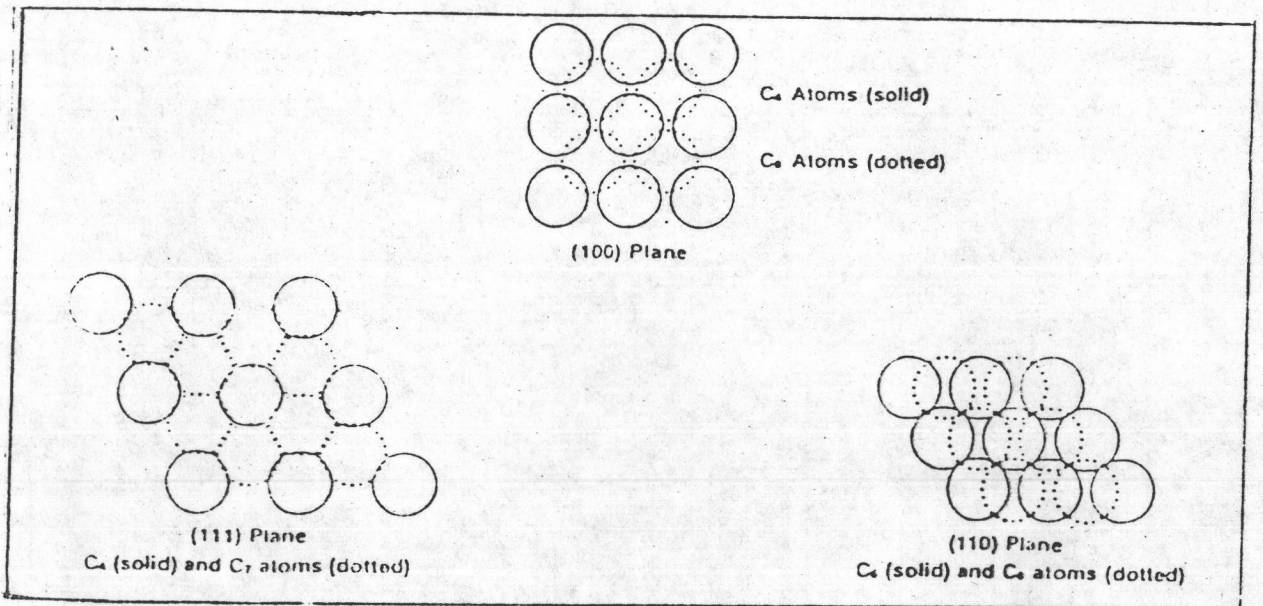
ปฏิกิริยาเกิดบน 3 ระนาบ (100), (110), (111) จากการศึกษา

ที่ความดัน 20 บรรยากาศ ระนาบที่ให้ควมว่องไวสูงคือ ระนาบ (111) ซึ่งเร็วกว่าระนาบ (110) อย่างน้อย 420 เท่า และระนาบ (100) กว่า 326 เท่า

นับว่าการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่และน่าสนใจมาก



รูปที่ 27 แสดงถึงวิธีการหาดัชนีมิลเลอร์



รูปที่ 28 ระนาบ (100), (110), (111) ซึ่งสมมติว่าเป็นระนาบของผลึกโลหะ เหล็กของปฏิกิริยา
การสังเคราะห์ด้วยไอออนิก